

JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 2004/009696

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類にいる事項と同一であることを証明する。

REC'D 22 JUL 2004

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

7月 3 日 2003年

出 願 番 Application Number:

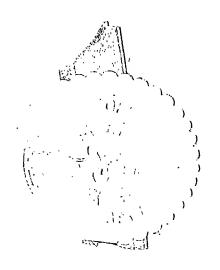
特願2003-270652

[ST. 10/C]:

[JP2003-270652]

出 人 Applicant(s):

三菱瓦斯化学株式会社

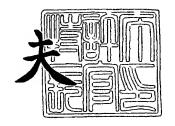


SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】特許願【整理番号】P2003-249【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】C07C 25/00

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台22番地 三菱瓦斯化学株式会社 総合研究

所内

【氏名】 吉村 貴史

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台22番地 三菱瓦斯化学株式会社 総合研究

所内

【氏名】 伏見 則夫

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台22番地 三菱瓦斯化学株式会社 総合研究

所内

【氏名】 日高 敏雄

【特許出願人】

【識別番号】 000004466

【氏名又は名称】 三菱瓦斯化学株式会社

【代理人】

【識別番号】 100117891

【弁理士】

【氏名又は名称】 永井 隆

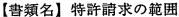
【手数料の表示】

【予納台帳番号】 025737 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】0102335



【請求項1】

原料である2ーメチル安息香酸をヨウ素化して5ーヨードー2ーメチル安息香酸を製造する工程において、該製造工程がマイクロポーラス化合物、ヨウ素、酸化剤、及び脱水剤の存在下で行うヨウ素化反応工程と、冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程を必須工程として有することを特徴とする、5ーヨードー2ーメチル安息香酸の製造方法

【請求項2】

マイクロポーラス化合物としてβ型ゼオライトを用いる、請求項1記載の5ーヨードー 2ーメチル安息香酸の製造方法。

【請求項3】

酸化剤としてヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸を用いる、請求項1又は2に記載の5-ヨードー2-メチル安息香酸の製造方法。

【請求項4】

脱水剤として無水酢酸を用いる、請求項1~3の何れかに記載の5-ヨードー2ーメチル安息香酸の製造方法。

【請求項5】

溶媒として酢酸を用いる、請求項1~4の何れかに記載の5-ヨード-2-メチル安息 香酸の製造方法。

【請求項6】

5-ヨードー2-メチル安息香酸の純度が99%以上で、不純物として含まれるヨウ素、ヨウ素化合物、無機塩及び遷移金属化合物の総量が500ppm以下である、請求項1~5の何れかに記載の方法によって製造される高純度5-ヨードー2-メチル安息香酸。

【書類名】明細書

【発明の名称】 5 ーヨードー2 ーメチル安息香酸の製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、2-メチル安息香酸をヨウ素化して5-ヨード-2-メチル安息香酸を高収率且つ高選択的に製造する方法に関する。5-ヨード-2-メチル安息香酸は医薬、農薬の他、機能化学品の原料として有用な化合物である。

【背景技術】

[0002]

5-ヨードー2ーメチル安息香酸の合成法としては、亜硝酸ナトリウムと発煙硫酸の共存下でヨウ素と2ーメチル安息香酸を反応させる方法(例えば、非特許文献1参照)、或いはタリウム(III)トリフルオロ酢酸塩の共存下でヨウ化カリウムと2ーメチル安息香酸を反応させる方法(例えば、非特許文献2参照)等が知られている。非特許文献1の方法では収率が18%と極めて低く、また反応試剤として強力な酸化剤である亜硝酸ナトリウムと発煙硫酸の混合物を多量に扱うため、その安全な取扱いが問題となる。また、非特許文献2の方法では収率が33%と低い上に毒性の強いタリウム塩を使用するため、工業的な5-ヨードー2ーメチル安息香酸の製造方法としては不適当なものである。

[0003]

上記の他に、一般に芳香族化合物のヨウ素化技術として知られている、芳香族アミンを脱ジアゾーヨウ素化させる所謂ザンドマイヤー法(例えば、非特許文献3参照)、一旦塩素化又は臭素化した後にヨウ素交換反応を行うハロゲン交換法(例えば、非特許文献4参照)、一塩化ヨウ素を作用させる方法(例えば、非特許文献5参照)、酸触媒と共にヨウ素と過ヨウ素酸ナトリウムを作用させる方法(例えば、非特許文献6、特許文献1参照)等の適用が考えられる。

[0004]

ザンドマイヤー法で5-ヨードーメチル安息香酸を合成する場合には、ニトロ化、還元、ジアゾ化、脱ジアゾーヨウ素化といった多段階の反応を必要とする上、ニトロ化やジアゾ化等の工程は安全面での問題もあるため、極めて複雑なプロセスとなる。またハロゲン交換法の場合も反応に2工程必要とするため精製工程なども含めるとプロセスが複雑となり、しかもヨウ素交換反応にヨウ化ナトリウムやヨウ化カリウム等を大過剰に使用し、反応終了後にこれら過剰分を分離・回収するのは困難であるため、コスト高な製法となる。

[0005]

一塩化ヨウ素を用いる方法は反応を一段階の簡便なプロセスで実施できる特徴を有するが、安息香酸類の様な電子吸引基のついた芳香族化合物との反応では、反応活性が低く、高い反応成績が得られていない。例えば、非特許文献5では安息香酸のヨウ素化反応を行っているが、生成物の3-ヨードー安息香酸の収率は43%程度に止まっており、2-メチル安息香酸のヨウ素化に適用しても高収率は期待し難い。

[0006]

また従来からヨウ素とヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸などの酸化剤を用いるヨウ素化法が知られている。例えば、酸触媒と共にヨウ素と過ヨウ素酸ナトリウムを作用させる方法についてみると(例えば、非特許文献 6参照)、電子吸引基のついた芳香族化合物についても高い反応成績が得られているが、硫酸を多量に使用しているため反応終了後の廃酸処理の負荷が大きく、工業的製造方法としては現実的では無い。また、非特許文献 6と同様の反応系であるが、特許文献 1にはメチル安息香酸のモノヨード体を得る方法として、酸触媒と共にヨウ素と過ヨウ素酸を用いて2ーメチル安息香酸と反応させる方法が開示されている。しかしながら、その実施例によれば収率は52~65%程度にとどまっており、また、製品の純度も95%程度と低いため、高純度品を得るには更なる精製工程が必要となり、プロセスは複雑となる。また製品回収後の母液にも製品は多く溶解しているが、触媒である硫酸や高沸物等も共存しているため、その分離・回収は困難である。特許文献 1で母液を反応系にリサイクルする方法が示されているが、実施例によると製品純度が90



%に低下する結果となっており、適当な方法とは言えない。以上の様に特許文献1の方法 は改良された面はあるものの、工業的に実施するには依然問題が多く、プロセスの経済性 には疑問が残る。

[0007]

5-ヨードー2ーメチル安息香酸製造に際しては、異性体である3-ヨードー2ーメチ ル安息香酸が副生し、5-ヨード-2-メチル安息香酸との分離・精製 が難しいため、製品純度及び単離収率を損なうという問題があるが、上記に示した従来技 術の何れにおいても異性体の副生を低減する方法は示されていない。芳香族化合物を位置 選択的にヨウ素化する技術としては、ゼオライト共存下に一塩化ヨウ素を作用させる方法 (例えば、非特許文献7参照)やゼオライト共存下でオキシヨウ素化する方法等(例えば 、特許文献2、3参照)が知られているが、何れも反応の選択性については必ずしも満足 できる水準とは言えず、また、置換基が複数あり、しかも電子吸引基を有する2-メチル 安息香酸の様な化合物についての反応例は殆ど知られていない。この様に従来の技術では 高選択的に、かつヨウ素基準の収率の高い効果的な5-ヨードー2-メチル安息香酸の製 造法は無かった。

[0008]

【非特許文献1】Journal of the Indian Chemical S ociety, 1930, pp503-504

【非特許文献2】Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions I., 1974, pp 2405-240 9

【非特許文献3】Organic Syntheses, Collective Vo lume. II, 1943, p351

【非特許文献4】Organic Syntheses, Collective Vo lume. V, 1973, p478

【非特許文献 5】 Russian Journal of Organic Chemi stry, 34, 7, 1998, pp997-999

【非特許文献 6】 Bulletin of the Chemical Society of Japan., vol. 73, pp 9 5 1 - 9 5 6 (2000)

【非特許文献7】Catalysis Letters,40,1996,p257

【特許文献1】特開2003-12597号公報

【特許文献2】特開昭59-219241号公報

【特許文献3】特表平1-502819号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

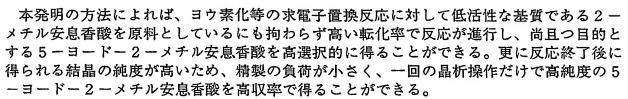
本発明の目的は、原料の2ーメチル安息香酸をヨウ素化して5ーヨードー2ーメチル安 息香酸を製造するに当たり、製造プロセスが簡略で、高純度の製品を高い収率で製造でき 、原料ヨウ素を無駄なく使用できる効率的に極めて優れた工業的手段を提供することにあ

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明者らは上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、2-メチル安息香酸を原 料として、マイクロポーラス化合物、例えばβ型ゼオライトと、ヨウ素、ヨウ素酸等の酸 化剤、及び無水酢酸等の脱水剤の共存下でヨウ素化反応を行うことにより反応が高選択的 に進行すること、また、このようなヨウ素化条件で反応を行うと、冷却や水添加による晶 折等の一段のみの簡単な精製工程を組合わせるだけで、従来の方法では不可能であった髙 純度の5-ヨードー2-メチル安息香酸を高収率かつ容易に得ることができることを見出 し、本発明を完成するに至った。

[0011]



[0012]

即ち、本発明は2-メチル安息香酸をマイクロポーラス化合物、ヨウ素、酸化剤、及び脱水剤の共存下にヨウ素化するヨウ素化反応工程、並びに冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程の二つを必須工程として有する、(1)から(6)に示す5-ヨード-2-メチル安息香酸の製造方法、及び該方法で製造される高純度5-ヨード-2-メチル安息香酸に関する。

- (1)原料である2-メチル安息香酸をヨウ素化して5-ヨード-2-メチル安息香酸を製造する工程において、該製造工程がマイクロポーラス化合物、ヨウ素、酸化剤、及び脱水剤の存在下で行うヨウ素化反応工程と、冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程を必須工程として有することを特徴とする、5-ヨード-2-メチル安息香酸の製造方法。
- (2)マイクロポーラス化合物としてβ型ゼオライトを用いる、(1)記載の5ーヨードー2ーメチル安息香酸の製造方法。
- (3)酸化剤としてヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸を用いる、(1)又は(2)に記載の 5-ヨード-2-メチル安息香酸の製造方法。
- (4)脱水剤として無水酢酸を用いる、(1)~(3)の何れかに記載の5-ヨードー2 ーメチル安息香酸の製造方法。
- (5) 溶媒として酢酸を用いる、(1) \sim (4) の何れかに記載の5-ヨード-2-メチル安息香酸の製造方法。
- (6) 5-3-ド-2-メチル安息香酸の純度が99%以上で、不純物として含まれるヨウ素、ヨウ素化合物、無機塩及び遷移金属化合物の総量が<math>500ppm以下である、(1)~(5)の何れかに記載の方法によって製造される高純度5-3-ド-2-メチル安息香酸。

【発明の効果】

[0013]

本発明により、医薬品等の機能化学品用途に於いて有用な5-ヨード-2-メチル安息 香酸を、高純度、高収率、かつ容易に得ることができる。また、反応、分離・精製からな る製造工程もプロセス的に簡略であり、精製負荷が小さい等の特長を有しており、工業的 に実施する上でその意義は非常に大きい。

【発明を実施するための最良の形態】

[0014]

本発明に於いて、反応原料として使用する2-メチル安息香酸は工業的に入手可能なものであれば特に制限は無いが、最終製品の純度を高めるためには純度98%以上のものを使用するのが好ましい。

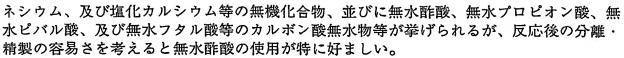
[0015]

ヨウ素化反応を行う際には、マイクロポーラス化合物の存在下、ヨウ素と共に、ヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸等の酸化剤を共存させて行う。ヨウ素のみでもヨウ素化反応は進行するが、2ーメチル安息香酸の様な電子吸引基を持つ化合物は反応性が低いため、ヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸を共存させることで反応性を高める必要がある。

ヨウ素、ヨウ素酸、過ヨウ素酸は何れも常温で固体であるが、反応に供する際には固体 のままで良く、また適当な溶媒を用いてこれらを溶解或いは懸濁させて使用しても良い。

[0016]

本発明ではヨウ素化反応の進行に伴い水が副生するが、脱水剤を加えて生成する水を取除くことで反応を促進し、高い転化率を得ることができる。脱水剤としては水のみに作用し、系中の他の成分とは反応しないものが好ましく、無水硫酸ナトリウム、無水硫酸マグ



[0017]

反応時に共存させるマイクロポーラス化合物とは孔径がナノメートルオーダーの細孔を持つ化合物であり、例えばゼオライト等が挙げられる。ゼオライトの具体例を挙げると、IUPACの構造コードで、8員環構造のABW、AEI、AFX、APC、ATN, ATT、ATV、AWW、CHA、DDR、EAB、ERI、GIS、JBW、KFI、LEV、LTA、MER、MON、PAU、PHI、RHO、RTE、RTH、VNI、9員環構造のCHI、LOV、RSN、VSV、10員環構造のDAC、EPI、FER、LAU、MEL、MFI、MFS、MTT、NES、TON、WEI、12員環構造のAFS、AFY、ATO、CAN、GME、MAZ、MEI、MTW、OFF、RON、VET等があり、より詳しくはChabazite、ゼオライトA、X、Y、L、ZSMー5、モルデナイト、ゼオライト β 等があるが、本反応に用いるには細孔径0.5 nm以上のものが好ましく、特にゼオライト β を用いるのが好ましい。マイクロポーラス化合物は結晶粉末、圧密後粉砕したもの、押出し成型品、或いは打錠成型品の何れを用いても良い

[0018]

本発明を実施するに際しては、回分方式、半回分方式、完全混合流通方式、固定床流通 方式等、種々の反応方式が採用できる。反応方式は製品の生産規模によって選択すれば良 く、少量生産の場合には回分方式が適当であり、また、大量生産を行う場合には完全混合 流通方式や固定床流通方式等で反応を連続的に実施するのがより効率的な生産方法である

[0019]

本発明の方法における反応温度は、50~200℃、好ましくは70~150℃の範囲である。これより低い場合にも反応は進行するが充分な反応速度が得られず、これより温度が高い場合には高沸物の生成等の副反応が多くなり好ましくない。反応圧力は、絶対圧で0.05~20気圧、好ましくは0.1~10気圧の範囲である。

[0020]

2-メチル安息香酸の融点は105℃であり、融点以上の温度で反応を行う場合には必ずしも反応溶媒を必要としないが、通常、ヨウ素化に不活性な有機溶媒を使用するのが好ましく、酢酸、トリフルオロ酢酸、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロベンゼン、クロロベンゼン等が用いられるが、特に酢酸の使用が好ましい。溶媒の使用量は2-メチル安息香酸1重量部に対して0.5~100重量部での使用が好ましく、更に好ましくは1~50重量部の範囲である。

[0021]

ヨウ素の使用量には特に制限は無いが、2-メチル安息香酸の転化率を高めるためには、2-メチル安息香酸1重量部に対して $0.1\sim1.5$ 重量部、好ましくは $0.5\sim1$ 重量部用いるのが適当である。ヨウ素酸及び/又は過ヨウ素酸は、ヨウ素1重量部に対して $0.01\sim1$ 重量部での使用が好ましく、更に好ましくは $0.05\sim0.5$ 重量部の範囲である。

[0022]

脱水剤の使用量は原料の2-メチル安息香酸1重量部に対して0.01-2重量部、好ましくは0.1-1.5重量部の範囲である。脱水剤の使用量がこれより少ない場合には充分な反応促進効果が得られず、原料の2-メチル安息香酸やヨウ素の転化率を高めることができない。これより多く使用するのは不経済である上、精製過程での分離・回収の負荷が増大するため好ましくない。

なお、ヨウ素、ヨウ素酸、過ヨウ素酸等を水に溶解あるいは懸濁させて反応器に仕込ん だ場合には、上記の使用量に加えて、その際に使用した水を除くのに必要な量の脱水剤を 加える必要がある。

[0023]

マイクロポーラス化合物の使用量は原料の2-メチル安息香酸1重量部に対して0.05重量部以上、好ましくは0.1重量部以上である。マイクロポーラス化合物の使用量がこれより少ない場合には充分な反応活性が得られず、5-ヨード-2-メチル安息香酸を高選択的に得ることができない。マイクロポーラス化合物を懸濁させて反応を行う場合には、反応後の反応液とマイクロポーラス化合物の分離は沈降、遠心分離、濾過等の一般的な方法で容易に行うことができる。分離されたマイクロポーラス化合物は反応系に循環してもよく、その際、空気中での燃焼による付着有機物の除去や適当な溶媒による洗浄等の必要な処理を行った後に循環してもよい。

[0024]

本発明の方法を実施するに当っては、回分方式、半回分方式、完全混合流通方式等の反応方式が採用されるが、通常、回分方式、半回分方式での反応時間又は完全混合流通方式での滞留時間としては1~20時間が採用される。固定床流通方式の場合には、通常、2-メチル安息香酸のLHSV(液空間速度)として、0.05~1h⁻¹が採用される。

[0025]

5-ヨードー2ーメチル安息香酸の工業的な製造プロセスは、ヨウ素化反応工程と、冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程の二つを必須工程として有する。前述の方法によってヨウ素化反応を行った後、濾過すれば生成液を冷却又は水添加により5-ヨードー2ーメチル安息香酸の高純度品を容易に単離することができる。

[0026]

反応生成液を冷却すると、90 ℃以下で結晶が析出しはじめ、50 ℃以下で生成した 5 ~ 1 ~

[0027]

結晶回収後の母液を蒸留することで溶媒は簡単に回収可能であり、反応系で再使用することができる。また、蒸留後の缶出液には母液中に溶解していた5-3-1-1-2-1 安息香酸が濃縮されており、晶析系にリサイクルすることにより回収できる。缶出液中には製品以外の高沸物も蓄積するため、一部は晶析系にリサイクルせずにパージする必要がある。5-3-1-2-1 大の製品純度を損なわないためには、母液中の成分の50-80%をリサイクルするのが適当である。

[0028]

2-メチル安息香酸をマイクロポーラス化合物、ヨウ素、酸化剤、及び脱水剤の存在下にヨウ素化するヨウ素化反応工程、並びに冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程の二つの必須工程を有する製造方法により得られる5-ヨード-2-メチル安息香酸は、純度が99%以上で、不純物として含まれるヨウ素、ヨウ素化合物、無機塩及び遷移金属化合物の総量が500ppm以下と極めて高純度なものとすることができる。

【実施例1】

[0029]

以下、実施例によって本発明を更に詳細に説明する。

実施例1

冷却還流管を備えた200 mL三の口フラスコに酢酸76.5 g、無水酢酸23.5 g、2-メチル安息香酸20.0 g、ヨウ素14.4 g、70%ヨウ素酸水溶液8.6 g、 $H-\beta$ ゼオライト4.6 gを仕込み、還流温度(122 C)で4 時間反応させた。反応終了後 $H-\beta$ ゼオライトを濾過により分離し、濾液を室温まで冷却した。析出した結晶を濾

過によって回収して生成物 2 9. 3 g (乾燥後重量) を得た。回収結晶及び母液をHPL C (高速液体クロマトグラフ) により分析した結果、以下の反応成績が得られた。

2-メチル安息香酸転化率:

97.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 92.0%、選択率 94.8%

3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 0.7%、選択率 0.7%

5-ヨードー2ーメチル安息香酸結晶収率:75.9%

結晶中5-ヨード-2-メチル安息香酸純度99.7%

上記で得られた結晶1gをメタノール25mLに溶解し、4%KI水溶液25mL、17%硫酸5mLを加えた後、0.02Mチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定した結果、遊離ヨウ素は5ppmであった。またICP全元素分析によれば、Li、Na、K、Mg、Ca、Sr、Ba、Sc、Y、Ti、Zr、V、Nb、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Ru、Co、Rh、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、In、Si、Sn、Pb、P、Sb、Sは検出されず、1属、及び2属の元素は何れも1ppm以下であった。

[0030]

実施例 2

酢酸を96.0g、無水酢酸を9.2g、ヨウ素を15.6g、ヨウ素酸の代わりに過ヨウ素酸5.5gを使用する以外は実施例1と同様な方法により反応生成物28.5gを得た。分析の結果、以下の反応成績が得られた。

2ーメチル安息香酸転化率:

93.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 89.3%、選択率 96.0%

3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 0.2%、選択率 0.2%

5-ヨードー2ーメチル安息香酸結晶収率:73.7%

結晶中5-ヨードー2-メチル安息香酸純度99.5%

上記で得られた結晶を分析した結果、遊離ヨウ素は5ppm、Li、Na、K、Mg、Ca、Sr、Ba、Sc、Y、Ti、Zr、V、Nb、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Ru、Co、Rh、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、In、Si、Sn、Pb、P、Sb、Sは検出されず、1属、及び2属の元素は何れも1ppm以下であった。

[0031]

実施例3

実施例 1 と同様な条件で反応させ、 $H-\beta$ ゼオライトを分離した後、濾液に水 5 0 . 0 g を加えて室温まで冷却した。析出した結晶を濾過により回収し、生成物 3 3 . 0 g を得た。分析の結果、以下の反応成績が得られた。

[0032]

2-メチル安息香酸転化率

97.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 92.0%、選択率 94.8%

3-ヨードー2-メチル安息香酸: 収率 0.7%、選択率 5-ヨードー2-メチル安息香酸結晶収率:85.6%

結晶中5-ヨード-2-メチル安息香酸純度99.8%

上記で得られた結晶を分析した結果、遊離ヨウ素は5ppm、Li、Na、K、Mg、Ca、Sr、Ba、Sc、Y、Ti、Zr、V、Nb、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Ru、Co、Rh、Ni、Pd、Pt、Cu、Ag、Au、Zn、Cd、Al、In、Si、Sn、Pb、P、Sb、Sは検出されず、1属、及び2属の元素は何れも1ppm以下であった。

[0033]

実施例4

実施例1の結晶回収後の濾液を濃縮・乾固して得られた結晶9.1 gの80%(7.3 g)を晶析系にリサイクルした。リサイクルする結晶を、実施例1と同様に反応を行いH- β ゼオライトを除いた液に溶解させた後晶析した。析出した結晶を濾過により回収し、

0.7%

生成物 34.3 g を得た。結晶中の 5-3-i-2-2 チル安息香酸の純度は 99.6 %であった。結晶を分析した結果、遊離 3-3 対素は 3-3 方 3-3 大、 3-3 があった。結晶を分析した結果、遊離 3-3 対象は 3-3 方 3-3 が、 3-3

[0034]

比較例1

7

還流冷却管を備えた100mL三つロフラスコに30%硫酸25mL、2ーメチル安息香酸1.36g(10mmol)を懸濁させ、一塩化ヨウ素2.4g(15mmol)を滴下した。90℃で5時間反応を行い、水90mLの中へ注いだ。沈殿物を濾過し、亜硫酸ナトリウム水溶液で洗浄し、反応生成物として結晶性固体を得た(収量1.6g)。分析の結果、以下の反応成績が得られた。

2ーメチル安息香酸転化率

52.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 40.6%、選択率 78.0%

3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 12.0%、選択率 23.0% 5-ヨード-2-メチル安息香酸結晶収率:23.2%

結晶中5-ヨードー2-メチル安息香酸純度38.0%

この混合物を酢酸、或いはイソプロピルアルコール等を用いて再結晶による精製を行い、5-ヨード-2-メチル安息香酸の単離を試みた。しかし、混合物純度は殆ど向上せず、5-ヨード-2-メチル安息香酸の取得は困難であった。

[0035]

比較例2

実施例1と同じ装置を用いて、酢酸92mLに2ーメチル安息香酸15.0g、ヨウ素12.0g、50%過ヨウ素酸水溶液7.2g、濃硫酸4.7gを仕込み、還流温度(120℃)で7時間反応させた。室温まで冷却後、析出した結晶を濾別により回収し、生成物16.4gを得た。分析の結果、以下の反応成績が得られた。

2-メチル安息香酸転化率

94.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 69.0%、選択率 73.4%

3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 20.0%、選択率 21.3%

5-ヨードー2ーメチル安息香酸結晶収率:54.0%

結晶中5-ヨードー2-メチル安息香酸純度95.0%

5-ヨード-2-メチル安息香酸の純度、収率はともに低くかった。

[0036]

比較例3

ヨウ素酸を使用しない以外は実施例1と同様な方法で行い、生成物5gを得た。分析の結果、以下の反応成績が得られた。

2ーメチル安息香酸転化率

15.8%

5-ヨードー2-メチル安息香酸: 収率 9.5%、選択率 60.1%

3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 2.8%、選択率 18.0%

5-ヨードー2-メチル安息香酸結晶収率: 7.4%

結晶中5-ヨードー2-メチル安息香酸純度57.0%

5-ヨードー2-メチル安息香酸の純度、収率はともに低くかった。

[0037]

比較例4

無水酢酸を使用しない以外は実施例1と同様な方法で行い、生成物18.5gを得た。 分析の結果、以下の反応成績が得られた。 2-メチル安息

香酸転化率

65.8%

5-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 60.2%、選択率 91.5% 3-ヨード-2-メチル安息香酸: 収率 2.2%、選択率 3.3%

5-ヨード-2-メチル安息香酸結晶収率:45.8% 結晶中5-ヨード-2-メチル安息香酸純度95.2%

5-ヨード-2-メチル安息香酸の純度、収率はともに低くかった。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 原料の2ーメチル安息香酸をヨウ素化して5ーヨードー2ーメチル安息香酸を製造するに当たり、製造プロセスが簡略で、高純度の製品を高い収率で製造でき、原料ヨウ素を無駄なく使用できる、効率的に極めて優れた工業的生産手段を提供する。 【解決手段】 5ーヨードー2ーメチル安息香酸をマイクロポーラス化合物、ヨウ素、酸化剤、及び脱水剤の存在下でヨウ素化する工程と、冷却又は水添加により生成物を析出させる晶析工程を必須工程として有する製造方法を用いる。

【選択図】

なし

特願2003-270652

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-270652

受付番号 50301110584

書類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成15年 7月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 7月 3日



特願2003-270652

出願人履歴情報

識別番号

[000004466]

1. 変更年月日

1994年 7月26日

[変更理由]

住所変更

住 所 名

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

三菱瓦斯化学株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
\square image cut off at top, bottom or sides	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.